

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie 4 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników, osób współpracujących, doktorantów, studentów Politechniki Warszawskiej oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 233 Kodeksu pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz zarządzeniem Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów, zarządza się, co następuje:

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) pomieszczenia higienicznosanitarne - szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się, pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
- 2) doktorant - uczestnik studiów doktoranckich lub osoba kształcąca się w szkole doktorskiej;
- 3) osoba współpracująca – osoba fizyczna wykonująca prace na terenie Politechniki Warszawskiej na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak: umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

§ 2

Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny spełniać wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3

1. Pracownicy, osoby współpracujące, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w związku z ich pracą i nauką na terenie uczelni, powinni mieć zapewnione odpowiednie środki do utrzymania higieny osobistej.
2. W każdym obiekcie, gmachu i budynku, na terenie którego organizuje się stałe stanowiska pracy i zajęcia dydaktyczne, powinny znajdować się pomieszczenia higienicznosanitarne, odpowiednio urządzone i utrzymane.
3. Pracownicy, osoby współpracujące, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów

podyplomowych i innych form kształcenia, którzy nie mają kontaktu z substancjami niebezpiecznymi oraz ich mieszaninami i nie wykonują prac szczególnie brudzących, powinni mieć zapewnioną możliwość korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz niezbędnych środków higieny osobistej.

4. Pracownicy, osoby współpracujące, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, którzy są narażeni w środowisku pracy i nauczania na kontakt z materiałami niebezpiecznymi lub wykonują prace szczególnie brudzące, powinni mieć zapewnioną możliwość korzystania z wydzielonych pomieszczeń higienicznosanitarnych w pobliżu wykonywanych prac oraz zapewnione niezbędne środki higieny osobistej, określone w załączniku nr 8 do Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej.
5. Zabronione jest spożywanie posiłków w pomieszczeniach służących do pracy i nauczania, w których występują substancje niebezpieczne lub są w nich prowadzone prace szczególnie brudzące.

§ 4

1. Ustępy powinny być wyposażone w środki do mycia, suszenia i papier toaletowy, ciągle uzupełniane po zużyciu. W ustępach należy stosować dozowniki mydła płynnego, dozowniki ręczników papierowych lub zamiennie suszarki do rąk.
2. Suszarek do rąk nie należy stosować w stanie zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii.

§ 5

Pracownikom, osobom współpracującym, doktorantom i studentom, uczestnikom studiów podyplomowych i innych form kształcenia korzystającym z ogólnodostępnych ustępów i toalet, nie przysługują indywidualne przydziały środków higieny osobistej.

§ 6

W pomieszczeniach pracy, które ze względu na warunki pracy są wyposażone w umywalki, należy przy umywalkach zapewnić środki do mycia i suszenia rąk, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2

§ 7

Za stan pomieszczeń higienicznosanitarnych odpowiedzialni są właściwi główni użytkownicy obiektów, z wyłączeniem pomieszczeń higienicznosanitarnych wymienionych w § 3 ust. 4, za stan których odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych, do których należą te pomieszczenia.

§ 8

Jednostki organizacyjne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji środków higienicznosanitarnych wydanych pracownikom.

§ 9

W sprawach utrzymania higieny nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 10

Traci moc zarządzenie nr 2/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba